

シンポジウムスポンサー

講演会期間中に開催いたします「シンポジウム」へ協賛いただくことができます。応用物理学の各分野にて注目されている、トレンドをおさえたテーマをシンポジウムとして企画しています。アクティブでホットなシンポジウム参加者に向けて、ピンポイントでPRできます。

締切:2026年
8月7日(金)

協賛料金(税別)		特典
Platinum	200,000円 ※1シンポジウム 1機関限定	①セッション終了後に機器や技術に関するセミナー(10分)開催可能 ②第87回秋季学術講演会 参加登録1名無料 ③ウェブプログラムの該当シンポジウムページにロゴ掲載(リンク設定可) ④大会HPシンポジウムページ内の該当シンポジウム枠内にロゴ掲載(リンク設定可) ⑤現地会場でのチラシ設置(シンポジウム開催時間のみ) or 大会HP掲載のシンポジウム概要PDFに広告1枚掲載
Gold	100,000円	①ウェブプログラムの該当シンポジウムページにロゴ掲載(リンク設定可) ②大会HPシンポジウムページ内の該当シンポジウム枠内にロゴ掲載(リンク設定可) ③現地会場でのチラシ設置(シンポジウム開催時間のみ) or 大会HP掲載のシンポジウム概要PDFに広告1枚掲載

開催日	予定時間	No.	シンポジウム名
一般公開シンポジウム			
9月8日(火)	13:30-17:30	NT1	80周年の応用物理で描く「未来ビジョン」～30年後の未来はこんなに楽しい～
	13:30-17:30	T26	13. 半導体 先端ロジック半導体、Si-GAAからCFET、そしてその先へ
9月9日(水)	9:00-12:00	NT2	半導体産業は人財の宝庫 ～世界で活躍するエンジニアたち～
	13:30-17:00	NT3	応用物理から広がる無限のフィールド:異分野で輝くプロフェッショナルが語るキャリアのあり方
	14:00-17:30	NT4	Z世代に繋ぎたい「食」×「半導体」の未来 ～創造を生むネットワーキングを応物から
	13:30-16:40	T25	13. 半導体 北の大地に立ち上がる最先端半導体産業
9月11日(金)	9:00-12:30	NT5	日本の各地域の特色を生かした半導体人材育成
シンポジウム			
9月8日(火)	13:30-18:00	T3	K5. 研究会セッション 次世代デバイスの実現に必要なFabオペレーション技術
	13:30-17:00	T6	2. 放射線 応用物理と放射線医学のフロンティア
	13:30-18:00	T8	3. 光・フォトニクス AIデータセンターを支える光電融合技術の革新に向けて:システム・デバイス・材料・集積プロセス
	13:30-17:30	T16	7. ビーム応用 量子ビームの半導体プロセス・評価技術への応用
	13:30-18:00	T21	12. 有機分子・バイオエレクトロニクス 有機電子材料・デバイス研究の系譜と新展開
	13:30-18:00	T27	13. 半導体 化合物材料及太陽電池
9月9日(水)	13:30-17:20	T28	13. 半導体 エネルギー事情の現在地と未来 ～カーボンニュートラルに向けてどうする?～
	13:30-18:30	T1	F5. フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」 機械学習・AIの融合が拓く応用物理の新潮流 一機関紙「応用物理」2026年度基礎講座連動企画一
	13:30-16:30	T7	2. 放射線 STED技術で拓く細胞内のダイナミクス
	13:30-18:00	T9	3. 光・フォトニクス 光科学における独創的発想の創出と研究アプローチ
	13:30-18:00	T10	3. 光・フォトニクス 先端レーザー加工のフロンティア:源流から辿る40年の進化と展望
	13:30-18:00	T11	3. 光・フォトニクス バイオフォトニクスが拓く生命現象の可視化と解析
	13:30-17:50	T13	6. 薄膜・表面 STMノーベル賞&AFM発明40周年記念シンポジウム「プローブ顕微鏡の未来に向けて」
	13:30-17:00	T14	6. 薄膜・表面 活性種制御・界面形成・機能創発:プラズマとカーボン系薄膜をつなぐ視点
	13:30-17:30	T19	9. 応用物性 次世代の熱エネルギー変換と冷却
	13:30-18:00	T20	10. スピントロニクス・マグネティクス 層状物質を用いたスピントロニクスの最前線
	13:30-18:30	T24	12. 有機分子・バイオエレクトロニクス 生命に学び、生命を超える ～材料・医療・社会実装をつなぐトータルバイオメティクス～
9月10日(木)	13:30-18:00	T2	F5. フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」 AIエレクトロニクス × システム研究の最前線
	13:30-18:00	T4	1. 応用物理学一般 生物機能と地球環境:エネルギーフローから炭素・窒素・物質の循環までの技術改善
	13:30-19:00	T12	3. 光・フォトニクス AI for Measurement Science:情報科学と計測科学の高度融合が拓く新しい計測概念の創出
	13:30-18:00	T17	8. プラズマエレクトロニクス 低温プラズマによる半導体加工の未来
	13:30-18:00	T22	12. 有機分子・バイオエレクトロニクス ソフトデバイスの物理と応用
	13:30-18:00	T23	12. 有機分子・バイオエレクトロニクス 脳機能計測と制御を拓く次世代神経インターフェースデバイス
	13:30-17:30	T29	13. 半導体 次世代半導体戦略を支える界面ナノ電子化学 ～国際情勢から最新ウエットプロセスまで～
	13:30-17:45	T30	15. 結晶工学 強誘電性半導体研究の最前線
	13:30-18:35	T31	17. ナノカーボン・二次元材料 量子材料が拓く次世代エレクトロニクス
	13:30-17:00	T5	1. 応用物理学一般 科学技術教育および人材育成の活性化～北海道地区における中等教育機関での先進的な取組事例に学ぶ～
	13:30-17:00	T15	6. 薄膜・表面 格子不整合系エピタキシーの深化:van der Waals Epitaxy 4X周年記念シンポジウム
9月11日(金)	9:00-17:00	T18	8. プラズマエレクトロニクス&13. 半導体 原子層プロセス(ALP:Atomic Layer Process)の解析技術と応用技術(4)
	13:30-17:00	T32	18. インフォマティクス応用 AI for Scienceが拓く研究の未来:自動自律化する研究プロセスと人間研究者の役割

